JP 2001259002 1153.011us1

```
1/9/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.
            **Image available** WPI Acc No: 2002-064346/200209
XRAM Acc No: C02-018824 XRPX Acc No: N02-047802
Sterilization method for milk, juice, fermented lactic drink and
pharmaceuticals, involves forming hydrated carbon dioxide in processed
material
Patent Assignee: SUGINO MACHINE KK (SUGI-N)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
                             Applicat No
                                            Kind
                                                            Week
Patent No
             Kind
                     Date
                   20010925 JP 200075025
                                                 20000317 200209 B
                                             Α
JP 2001259002 A
Priority Applications (No Type Date): JP 200075025 A 20000317
Patent Details:
                                     Filing Notes
                         Main IPC
Patent No Kind Lan Pg
JP 2001259002 A
                     6 A61L-002/22
Abstract (Basic): JP 2001259002 A
        NOVELTY - The sterilization method involves forming hydrated carbon
    dioxide in processed liquid materials.
        DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for
    sterilization apparatus.
        USE - For sterilizing cow's milk, juice, fermented lactic drinks,
    pharmaceuticals and other beverages.
        ADVANTAGE - Eliminates need for high pressure pumping, uses simple
    apparatus and method, and performs sterilization quickly.
        DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the structure of
    sterilizer.
        pp; 6 DwgNo 3/3
Title Terms: METHOD; MILK; JUICE; FERMENTATION; LACTIC; DRINK;
  PHARMACEUTICAL; FORMING; HYDRATED; CARBON; PROCESS; MATERIAL
Derwent Class: D15; D22; E36; P34
International Patent Class (Main): A61L-002/22
International Patent Class (Additional): A01N-059/04; A23L-003/3445;
  A61L-002/02; A61L-002/18; C02F-001/50
File Segment: CPI; EngPI
Manual Codes (CPI/A-N): D03-B; D03-H02; D09-A01; E31-N05C; E31-N05D
Chemical Fragment Codes (M3):
   *01* C106 C108 C530 C730 C800 C801 C802 C803 C805 C807 M411 M424 M740
       M781 M904 M905 M910 Q261 R013 R023 R01066-K R01066-U
   *02* KO L4 L472 M280 M320 M416 M424 M620 M740 M781 M904 M905 Q261 R013
       R023 R13387-K R13387-U
Derwent Registry Numbers: 1066-U
Specific Compound Numbers: R01066-K; R01066-U; R13387-K; R13387-U
Key Word Indexing Terms:
   *01* 255-0-0-0-CL, USE 90034-0-0-0-CL, USE
```

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 許出願公開番号 特開2001-259002 (P2001-259002A)

(43)公開日 平成13年9月25日(2001.9.25)

(51)Int.Cl.7		鐵別包号	ΡI			Ť	-7]}*(参考)
A61L	2/22	;	A61L	2/22			4B021
AOIN			A01N !	59/04			4C058
A61L			A61L	2/02		Z	4H011
	2/18			2/18			
CO2F	1/50	510	C02F	1/50		510Z	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-•	審査開	水槽 水槽朱 尔	項の数3	OL	(全 6 頁)	最終頁に続く
(21) 出願書		♦■2 000 − 75025(P2000 − 75025)	(71)出職人	•			
						ノマシン	
(22)出順日		平成12年3月17日(2000.3.17)		當山県	魚津市	本江2410書地	
			(72)発明者				
				當山県	魚津市	本江2410香地	株式会社スギ
				ノマシ	ン内		
			(72)発明者	西田	信律		
				宫山県	魚神市	本江2410番地	株式会社スギ
				ノマシ	ン内		
			(74)代理人	100064	414		
				弁理 士		道造	
			1				

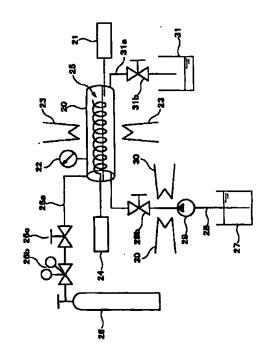
最終頁に続く

(54) [発明の名称] 殺菌方法及び装置

(57)【要約】

【課題】 従来技術に比べはるかに低い圧力、簡易な装置と操作、短時間で十分な殺菌効果の得られる殺菌 装置の提供を課題とする。

【解決手段】 処理槽20は耐圧容器で構成され、処理槽20内の温度と圧力を調整するための熱電対21、圧力計22及び冷却器23が設けられている。処理槽内の液状被処理物を撹拌するために、モータ24で回転駆動される撹拌翼25が設けられている。炭酸ガスハイドレートを生成するための炭酸ガスは、液化炭酸ガスボンベ26から圧力調整弁26b及び開閉弁26cをその途中に配設された配管26aを介して処理槽に供給される。液状被処理物は貯槽27に貯留されており、導入管28、ボンプ29により開閉弁28bを介して、処理槽20内に導かれるが、導入管28の途中でも冷却器30で冷却されるように構成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液状被処理物中に炭酸ガスハイドレートを生成せしめることを特徴とする殺菌方法。

【請求項2】 液状被処理物を一時的に貯留する処理 槽と、この処理槽内の液状被処理物内に炭酸ガスハイド レートを生成せしめる炭酸ガスハイドレート生成手段 と、を備えてなることを特徴とする殺菌装置。

【請求項3】 前記炭酸ガスハイドレート生成手段は、処理槽内の液状被処理物の温度を調節する温度調節手段と、処理槽内に供給される炭酸ガスの圧力を調整する圧力調整手段と、処理槽内の液状被処理物を撹拌する撹拌手段と、を備えることを特徴とする請求項2に記載の殺菌装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、殺菌方法及び装置 に関し、特に炭酸ガスハイドレートにより液状処理物の 殺菌を効率よく行う殺菌方法及び装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液状の被処理物を殺菌する方法としては、加熱、薬剤添加、紫外線の利用等の方法が従来から行われている。しかし、これらの方法はいずれも被処理物の劣化を招くため、炭酸ガスを用いた殺菌方法が検討されている。炭酸ガスを用いた殺菌方法としては、例えば以下の方法が提案されている。

【0003】(1) 超高圧の静水圧と粗み合わせたもの:特開平5-7480号公報には、1000気圧(101.3MPa)以上の高圧殺菌処理を行う場合に、予め又は同時に炭酸ガスを被処理物に溶解させて、超高圧殺菌の効果を高めた方法が開示されている。

【0004】(2) 急減圧で細菌を破壊するもの:特開 平7-289220号公報には、炭酸ガスを10~50 気圧(1.0~5.1MPa)で吸収させ、200~3000気圧(20.3~303.9MPa)まで加圧した後、急速に減圧させることで、殺菌を行う方法が開示されている。この方法による殺菌効果は、200~300気圧(20.3~303.9MPa)で加圧する時間は非常に短いので、 超高圧による殺菌効果ではなく、急激な減圧による炭酸ガスの膨張による殺菌効果で

【0005】(3) 超臨界状態を使用するもの:特開平7-170965号公報には、炭酸ガスを超臨界状態 {70~400atm(7.1~40.5MPa)}の 微小気泡として、被処理物に接触させて、酵素失活を行う方法が開示されている。

[0006]

あるとされている。

【発明が解決しようとする課題】前記の従来技術には以下のような問題点がある。

(1)特開平5-7480号公報に開示された技術は、 1000気圧(101.3MPa)以上の超高圧処理を 行うため、非常に高価な 超高圧発生装置及び 超高圧用 耐圧容器等が必要となり、設備費が非常に高くなる。 又、高圧処理全般にいえることであるが、連続処理化が 困難である。

【0007】(2)特開平7-289220号公報に開示された方法は、前記の方法と同様に非常に高価な 超高圧発生装置及び 超高圧用耐圧容器等が必要となり、設備費が非常に高くなる。又、炭酸ガスを吸収させた後さらに加圧噴射する必要があり、一時的に高温に曝される。又、炭酸ガスの吸収、急速減圧の工程を複数回繰り返す必要があり、処理装置や処理操作が複雑となっている。

【0008】(3)特開平7-170695号公報に開示された技術では、超臨界状態の炭酸ガスと液状食品を十分に接触させるため、フィルタを通して直径100μm以下の気泡にする必要があり、処理時間が10~60分と長い上に、30℃以上の高温に保持しており、食品の品質上好ましくない。

【0009】本発明は、前記の事情に鑑みて、従来技術 に比べはるかに低い圧力、簡易な装置と操作、短時間で 十分な殺菌効果の得られる殺菌方法及び装置の提供を課 題とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決した本発明の第1の態機は、液状被処理物中に炭酸ガスハイドレートを生成せしめることを特徴とする殺菌方法である。【0011】前記課題を解決した本発明の第2の態機は、液状被処理物を一時的に貯留する処理槽と、この処理槽内の液状被処理物内に炭酸ガスハイドレートを生成せしめる炭酸ガスハイドレート生成手段と、を備えてなることを特徴とする殺菌装置である。

【0012】前記課題を解決した本発明の第3の態様は、前記第2の態様において、前記炭酸ガスハイドレート生成手段は、処理槽内の液状被処理物の温度を調節する温度調節手段と、処理槽内に供給される炭酸ガスの圧力を調整する圧力調整手段と、処理槽内の液状被処理物を撹拌する撹拌手段と、を備えることを特徴とする殺菌装置である。

【0013】(作用)一般的に、炭酸ガスは殺菌作用ないしは静菌作用を有すると考えられているが、その作用力は炭酸ガス濃度や環境によって大きく異なり、これを使った殺菌方法は前配のとおり数例に限られる。一方、炭酸ガスは、水分子と包接化合物(クラスレート)である8CO₂・46H₂Oを作ることが知られており、炭酸ガスハイドレートと呼ばれている。炭酸ガスハイドレートの平衡線図を図1に示し、特に本発明で利用する温度・圧力範囲を点A、B、Cで囲まれた網線の範囲で示す。

【0014】炭酸ガスハイドレートは、図1で示したような数MPaの圧力と数で前後の温度条件下で、例えば

液状物を攪拌することで生成でき(ただし、特許公報2736605号で示されているような炭酸ガスによるバブリングでは、炭酸ガスハイドレートは殆ど生成できない)、水1Lに対して約270Lの炭酸ガスが含有される。つまり、炭酸ガスハイドレートを用いれば、通常の炭酸ガス溶解量(例えば、2.5MPa、0℃では水1Lに対して30.5L)よりも遥かに多くの炭酸ガスが水性の液中に存在でき、このような状況を利用することで、炭酸ガスの殺菌ないしは静菌作用が顕著になると考えられる。従って、炭酸ガスハイドレートを用いれば、従来技術に比べて十分に低圧及び低温環境下で、殺菌効果が得られると考えられる。

【0015】本発明の第3の態様のように構成すれば、 図1で示されるような炭酸ガスハイドレート生成条件即 ち、数℃の温度と、数MPaの炭酸ガス圧力で、処理槽 内の被液状処理物を撹拌することが可能で、液状被処理 物の中に炭酸ガスハイドレートを容易に生成させること ができ、簡易な設備で容易に殺菌効果を得ることが可能 である。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を添付の図と 具体的な実施例を参照して、以下に説明する。

(実施例1)液状被処理物内に炭酸ガスハイドレートを 生成させることで、殺菌効果が現れることを確認するた め、後記の反応装置を用いて、炭酸ガスハイドレートの 生成の有無、ハイドレート生成率を変化させた場合の菌 生存率(=処理後菌濃度/初期菌濃度)を比較した。確 認実験にもちいた菌は大陽菌である。

【0017】図2は実験に用いた反応装置の機略構成を示す模式図である。反応装置1は、図2に示すように、恒温水ジャケット付の円筒状反応容器2と、この円筒状反応容器2のジャケット2」に恒温水を循環させて反応容器内の温度を調節する恒温水循環装置3とを備えている。そして、被処理物貯槽4から前記反応容器2に被処理物を供給する配管4aとこの配管4aの途中に設けられた開閉弁4b、圧縮炭酸ガス容器5から反応容器2に放射方とが設けられている。又、反応容器2内で処理の済んだ被処理物を反応容器2から回収するために、反応容器2の底部から回収用配管10aが途中に開閉弁10bを介設されて被処理物回収槽10に接続されている。【0018】反応容器2内の底部には、モータ9により回転駆動される投作質8が配設されている。さらに、反

応容器2内の圧力を検出する圧力計12a、圧力信号を 電圧信号に変換する圧力-電圧変換器12及び反応容器 2内の被処理物の温度を測定する熱電対13がそれぞれ 設けられ、これらによる測定値を記録するレコーダ14 が設けられている。

【0019】前記のような反応装置を用いて行った実験の実施手順を以下に示す。

- (1)反応容器2内を75%エチルアルコールで殺菌 し、その後滅菌水ですすぐ。
- (2) 反応容器2のジャケット2j内に恒温水循環装置 3により恒温水を循環させて冷却後、開閉弁4bを開き 被処理物貯槽4から試料蔵液を投入する。
- (3) 反応容器2内の試料歯液の温度が2~3℃に達した後、開閉弁5 bを開けて炭酸ガスを反応容器2内の圧力が3.4MPaになるまで注入する。
- (4) 攪拌賞8の回転による攪拌をせずに30分間放置する。又は、攪拌賞を回転して攪拌することで炭酸ガスハイドレートを反応容器2内の試料開液内に生成せしめ、30分間放置する。
- (5) 炭酸ガスハイドレート分解のため、恒温水循環装置3により歯液温度を15℃まで加温する。
- (6)開閉弁10Bを開いて反応容器2内の歯液を回収 し、pH安定のため、等量のバッファに入れる。
- (7)培養後、菌濃度を確認する。

【0020】前記の実験結果をまとめて下記表1に示した。なお、ハイドレート生成率の求め方は、例えば下記表1の処理番号3の場合について例示すると以下のとおりである。

(1) 撹拌によるハイドレート生成前後の状態を下記の とおりとする。

A. 攪拌前

ガス相圧力P=3.47MPa(35.4kgf/cm²)

ガス相温度T=3.75℃

ガス相容積V=1.45L

圧縮係数 Z=0.69

B. 攪拌後

ガス相圧力P=2.79MPa(28.5kgf/cm²)

ガス相温度T=4.25℃

ガス相容積V=1.45L

圧縮係数 Z=0.77

【0021】(2)気体の状態方程式より

A. 撹拌前のガス相の炭酸ガスモル数 n.:

 $n_A = (PV) / (RTZ)$

 $= (35.4 \times 1.45)/(0.082 \times 276.75 \times 0.69)$

=3.278mol

B. 攪拌後のガス相の炭酸ガスモル数 ng:

 $n_R = (PV) / (RTZ)$

 $= (28.5 \times 1.45)/(0.082 \times 277.25 \times 0.77)$

液状物を撹拌することで生成でき(ただし、特許公報2736605号で示されているような炭酸ガスによるバブリングでは、炭酸ガスハイドレートは殆ど生成できない)、水1しに対して約270しの炭酸ガスが含有される。つまり、炭酸ガスハイドレートを用いれば、通常の炭酸ガス溶解量(例えば、2.5MPa、0℃では水1しに対して30.5し)よりも遥かに多くの炭酸ガスが水性の液中に存在でき、このような状況を利用することで、炭酸ガスの殺菌ないしは静粛作用が顕著になると考えられる。従って、炭酸ガスハイドレートを用いれば、従来技術に比べて十分に低圧及び低温環境下で、殺菌効果が得られると考えられる。

【0015】本発明の第3の態様のように構成すれば、 図1で示されるような炭酸ガスハイドレート生成条件即 ち、数での温度と、数MPaの炭酸ガス圧力で、処理槽 内の被液状処理物を撹拌することが可能で、液状被処理 物の中に炭酸ガスハイドレートを容易に生成させること ができ、簡易な設備で容易に殺菌効果を得ることが可能 である。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を添付の図と 具体的な実施例を参照して、以下に説明する。

(実施例1)液状被処理物内に炭酸ガスハイドレートを 生成させることで、殺菌効果が現れることを確認するた め、後記の反応装置を用いて、炭酸ガスハイドレートの 生成の有無、ハイドレート生成率を変化させた場合の菌 生存率(=処理後歯濃度/初期歯濃度)を比較した。確 認実験にもちいた菌は大腸菌である。

【0017】図2は実験に用いた反応装置の概略構成を示す模式図である。反応装置1は、図2に示すように、恒温水ジャケット付の円筒状反応容器2と、この円筒状反応容器2のジャケット2」に恒温水を循環させて反応容器内の温度を調節する恒温水循環装置3とを備えている。そして、被処理物貯槽4から前記反応容器2に被処理物を供給する配管4aとこの配管4aの途中に設けられた開閉弁4b、圧縮炭酸ガス容器5から反応容器2に炭酸ガスを供給する配管5aとこの途中に設けられた開閉弁5bが設けられている。又、反応容器2内で処理の済んだ被処理物を反応容器2から回収するために、反応容器2の底部から回収用配管10aが途中に開閉弁10bを介設されて被処理物回収槽10に接続されている。【0018】反応容器2内の底部には、モータ9により回転駆動される撹拌買8が配設されている。さらに、反

応容器2内の圧力を検出する圧力計12a、圧力信号を 電圧信号に変換する圧力一電圧変換器12及び反応容器 2内の被処理物の温度を測定する熱電対13がそれぞれ 設けられ、これらによる測定値を記録するレコーダ14 が設けられている。

【0019】前記のような反応装置を用いて行った実験 の実施手順を以下に示す。

- (1) 反応容器2内を75%エチルアルコールで殺菌 し、その後減菌水ですすぐ。
- (2) 反応容器2のジャケット2 J内に恒温水循環装置 3により恒温水を循環させて冷却後、開閉弁4 bを開き 被処理物貯槽4から試料酸液を投入する。
- (3) 反応容器2内の試料歯液の温度が2~3℃に達した後、開閉弁5 bを開けて炭酸ガスを反応容器2内の圧力が3.4 MPaになるまで注入する。
- (4) 探拌翼8の回転による撹拌をせずに30分間放置する。又は、撹拌翼を回転して撹拌することで炭酸ガスハイドレートを反応容器2内の試料菌液内に生成せしめ、30分間放置する。
- (5) 炭酸ガスハイドレート分解のため、恒温水循環装置3により歯液温度を15℃まで加温する。
- (6) 開閉弁10Bを開いて反応容器2内の歯液を回収 し、pH安定のため、等量のバッファに入れる。
- (7)培養後、歯濃度を確認する。

【0020】前記の実験結果をまとめて下記表1に示した。なお、ハイドレート生成率の求め方は、例えば下記表1の処理番号3の場合について例示すると以下のとおりである。

(1) 探拌によるハイドレート生成前後の状態を下記のとおりとする。

A. 攪拌前

ガス相圧力 $P=3.47MPa(35.4kgf/cm^2)$

ガス相温度T=3.75℃

ガス相容積V=1.45し

圧縮係数 Z=0.69

B. 攪拌後

ガス相圧力P=2.79MPa(28.5kgf/cm²)

ガス相温度T=4.25℃

ガス相容積V=1.45L

圧縮係数 Z=0.77

【0021】(2)気体の状態方程式より

A. 攪拌前のガス相の炭酸ガスモル数 n.:

 $n_A = (PV) / (RTZ)$

 $= (35.4 \times 1.45)/(0.082 \times 276.75 \times 0.69)$

=3.278mol

B. 攪拌後のガス相の炭酸ガスモル数 ng:

 $n_R = (PV) / (RTZ)$

 $= (28.5 \times 1.45)/(0.082 \times 277.25 \times 0.77)$

=2.361mol

【0022】(3)水和に消費した炭酸ガス=3.27 8-2.361=0.917 mol

(4) 導入した水の全てがハイドレート生成に消費され たとした場合の理論上の炭酸ガス消費量の計算:

導入水量=750g、水の分子量=18gより 導入水量=750/18=41.7mol

理論上は炭酸ガス1molにつき水6molの割合で水 和するので、

ハイドレート生成による理論上の炭酸ガス消費量=41.7/6

=6.95mol

(5) 炭酸ガスハイドレート生成率=(0.917/

[0023]

 $6.95) \times 100 = 13\%$

【表1】

処理 初期濃度	被握 提押	CO,	ハイドレー	処理技術度	首生存率

	初期製度				ハイドレー	処理技術皮	首生存率
香号	(cft/xL)	(°C)	有無	の状態	卜生读字(%)	(cfu/ml)	_
1	4.6×10°	12	有り	気体	G	2.2×10	4.8×10°
2	4.6×10	3	無し	気体	0	2.4×10 ⁴	5.2×10
3	4.6×10	3	有力	4-4.4W	13	7.8×10	1.7×10 ⁴
4	7.1×10	3	有力	M1*V-1	48	2.3×10 ^j	3.2×10 ⁻⁴

【0024】表1から以下のことがいえる。処理番号 1,2では、液温を高く設定したり、攪拌を行わないこ とで、炭酸ガスハイドレートの生成しない条件で処理を 行っている。又、処理番号3.4では炭酸ガスによる加 圧値を変化させハイドレート生成率を変化させた条件で 処理を行っている。処理番号1、2から、炭酸ガスによ る加圧や加圧下の撹拌によって、大腸菌の菌生存率が 4.8×10-3~5.2×10-2まで低下することが分 かった。これは、炭酸ガスの通常の溶解にともなう殺菌 効果であると考えられる.

【0025】一方、本発明の特徴である炭酸ガスハイド レートを生成させた処理番号3及び4では、菌生存率が 1. 7×10-3~3. 2×10-5となっている。これは 炭酸ガスハイドレートの生成率が13%以上と十分高け れば、通常の炭酸ガス溶解に伴う殺菌効果以上の殺菌力 を有しているということである。従って、液状被処理物 を炭酸ガスハイドレート生成状態とし、その炭酸ガスハ イドレート生成率が高ければ、商業的にも十分な殺菌効 果が期待できる.

【0026】(実施例2)実施例1より、炭酸ガスハイ ドレート生成率が高ければ、十分な殺菌効果が得られる ことが分かった。そこで、炭酸ガスハイドレート生成状 態でどの程度の時間放置すれば、十分な殺菌効果が得ら れるのかを確認するため、放置時間を変化させた場合の 実験を行った。用いた反応装置は、実施例1に示したも のと同じであり、実験の実施手順を以下に示す。

【0027】(1)反応容器2内を75%エチルアルコ ールで殺菌し、その後減菌水ですすぐ。

- (2) 反応容器2内に開閉弁4 bを開き被処理物貯槽4 から試料菌液を投入する。
- (3) 反応容器2内の試料菌液の温度が2~3℃に達し た後、開閉弁56を開けて炭酸ガスを反応容器2内の圧 力が3.4MPaになるまで注入する。
- (4) 攪拌翼8を回転して攪拌することで炭酸ガスハイ ドレートを反応容器2内の試料歯液内に生成せしめ、所 定時間放置する。
- (5) 炭酸ガスハイドレート分解のため、恒温水循環装 置3により歯液温度を15℃まで加温する。
- (6)開閉弁1 OBを開いて反応容器2内の歯液を回収 し、pH安定のため、等量のバッファに入れる。
- (7) 培養後、歯濃度を確認する。

【0028】前記のような実験の結果を下記表2に示 す。なお、炭酸ガスハイドレートの生成率の求め方は前 記と同じである.

[0029]

【表2】

■の種類:大田前、 cfu: colony forming unit

			ハイドレー ト生成率(3)	放置時間(分)	免票後過度 (cfu/sL)	首生存率
5	4.6×10	WY-	13	Q	4.7×10 ²	1.0×10°
6	4.6×10	4-4.1W	13	10	7.5×10 ³	1.8×10°
7	4.6×10°	M1.1-1	13	30	7.8×10	1.7×10°

【0030】表2から明らかなように、炭酸ガスハイド レート生成率が同じ13%の下で、放置時間を0分、1 0分、30分と変化させたところ、放置時間の長短に関 わらず略等しい殺菌効果が得られた。従って、炭酸ガス ハイドレートを用いた殺菌では、放置時間はほとんど必 要とせず、このことは連続的な殺菌処理が可能なことを 示している。

【0031】次に、請求項3に係る本発明の殺菌装置の 一実施の形態について、添付の図面を参照しつつ、以下 に説明する。図3は、本発明の殺菌装置の一実施の形態 の構成を示す模式図である。処理槽20は耐圧容器で構 成され、図3に示すように、処理槽20内の温度と圧力 を調整するための熱電対21、圧力計22及び温度調整 手段としての冷却器23が設けられている。処理槽内の 液状被処理物を撹拌するために、モータ24で回転駆動 される攪拌翼25が設けられている。炭酸ガスハイドレ ートを生成するための炭酸ガスは、液化炭酸ガスボンベ 26から圧力調整弁26b及び開閉弁26cをその途中 に配設された配管26aを介して処理槽に供給される。 【0032】液状被処理物は貯槽27に貯留されてお り、導入管28、ポンプ29により開閉弁28bを介し て、処理槽20内に導かれるが、導入管28の途中でも 冷却器30で冷却されるように構成されている。以上の ような構成で、処理槽内の温度は0~10℃、圧力は 1.2~4.5MPaの範囲に保たれ、撹拌翼による撹 拌の作用も伴って、炭酸ガスハイドレートの生成可能な 環境となっている。なお、炭酸ガスハイドレート生成に よる殺菌が行われた液状被処理物は、配管31a及び開 閉弁31bを介して接続された被処理物回収槽31に回 収される。

【0033】前記のように構成された本発明の殺菌装置の操作、作用について以下に述べる。

- (1)予め冷却器23により処理槽を所定の温度に冷却 しておく。
- (2) 開閉弁28bを開いて、液状被処理物貯留層27から配管28、ポンプ29を介して液状被処理物を処理 槽20に送る。この際に、冷却器30により液状被処理 物を冷却しておく。
- (3)液状被処理物は、冷却されている処理槽20の約 1/3の容積を占めるまで供給し、一旦開閉弁28bを 閉じる。
- (4)処理槽20内で、炭酸ガスで所定の圧力に加圧した後、撹拌翼25をモータ24により回転して処理槽内の液状被処理物を撹拌し、炭酸ガスハイドレートを生成させる。
- (5)前記の操作によって、炭酸ガスハイドレートの生成による殺菌が行われた被処理物は、開閉弁31bを開ければ処理槽2内の炭酸ガス圧によって、配管31aを通って処理槽外に押し出され、被処理物回収槽31内に回収される。

以後前記の手順(2)~(5)を繰り返す。

【0034】以上、本発明の実施の形態について述べたが、本発明は前記の実施の形態に限られない。例えば、前記の実施例や実施の形態においては、反応槽や処理槽内の液状被処理物の攪拌を、モータで攪拌翼を回転させることによって行ったが、その他の攪拌手段を用いても構わない。又、攪拌による炭酸ガスハイドレートの生成に代わって、公知の触媒・生成促進剤を用いても構わな

*١*١.

[0035]

【発明の効果】本発明の殺菌方法及び装置によれば、液状被処理物内に炭酸ガスハイドレートを生成条件(温度:0~10℃、炭酸ガスガス圧力:1.2から4.5 MPa)の下に、数分間保持するだけで、炭酸ガス殺菌の効果を高めることができる。さらに、その際の炭酸ガス圧力供給源としては、液化炭酸ガスボンベで十分であり、特別な高圧ボンプ等は必要としない。又、本発明の殺菌方法及び装置によって殺菌処理可能な液状物としては、微生物が混入した液状物であれば、特に限定されず、例えば、加熱殺菌で品質劣化が起こるような液状飲食物、例えば、牛乳、ジュース、乳酸飲料等や、ドリンク剤などの医薬品類に対しても有効である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 炭酸ガスハイドレート平衡線図である。
- 【図2】 実施例1及び実施例2で用いた反応装置の 機略構成を示す模式図である。
- 【図3】 本発明の殺菌装置の一実施の形態の構成を 示す模式図である。

【符号の説明】

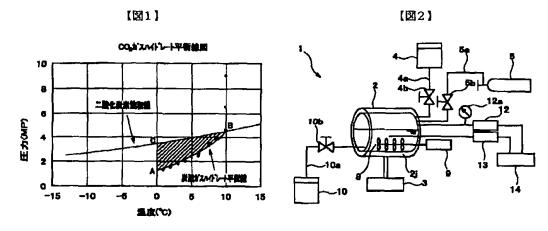
- 1 反応装置
- 2 円筒状反応容器
- 2j ジャケット
- 3 恒温水循環装置
- 4 被処理物貯層
- 5 圧縮炭酸ガスガス容器
- 8 攪拌翼
- 9 モータ
- 10 被処理物回収槽
- 12 圧力一電圧変換器
- 12a 圧力計
- 13 熱電対
- 20 処理槽
- 21 熱電対
- 23 冷却器

24

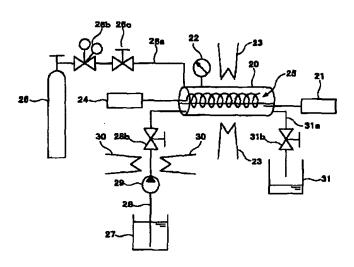
- 25 攪拌翼
- 26 液化炭酸ガスボンベ

モータ

- 26b 圧力調整弁
- 26c 開閉弁
- 27 貯槽
- 28 導入管
- 28b 開閉弁
- 29 ポンプ
- 30 冷却器
- 31 被処理物回収槽



【図3】



フロントページの続き					
(51) Int. CI. ?	識別配号	FΙ		7-7 3 -	ド(参考)
C02F 1/50	520	C02F	1/50	520Z	
	531			531Z	
	540			540B	
	550			550B	
				550D	
// A 2 3 L 3/3445		A23L	3/3445		
(72)発明者 高沢 義昭	3	Fターム(名	多考) 4B021 L	A42 LP07 LP10 LT03	3 LW06
富山県魚津	市本江2410番地 株式会社スギ		M	CO1 MK13 MP01 MQ04	1
ノマシン内	4		4C058 A	A21 AA22 BB07 CC02	2 DD04
(72)発明者 清水 多可	「美		D	DO6 DD11 JJ07 JJ16	5 JJ28

4H011 AA02 BB18 DA13

富山県魚津市本江2410番地 株式会社スギ ノマシン内